# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-216916

(43)公開日 平成9年(1997)8月19日

(51) Int.Cl. 8	識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
CO8F 210/16	мум		C 0 8 F 210/16	МЈМ	
4/642	MFG		4/642	MFG	

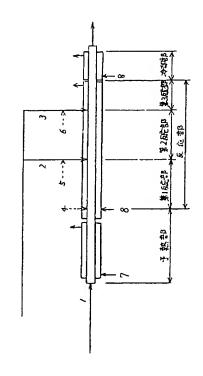
		審查請求	未請求 請求項の数1 OL (全 12 頁)
(21)出願番号	<b>特願平8-25378</b>	(71)出願人	000003300 東ソー株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)2月13日	(72)発明者	山口県新南陽市開成町4560番地 荒井 浩一 三重県四日市市別名3丁目5-1
		(72)発明者	利光 誠 三重県四日市市別名5丁目4-12

# (54) 【発明の名称】 エチレン/αーオレフィン共重合体の製造方法

# (57)【要約】

【課題】 組成分布の広がりの小さい共重合体を得る高 温高圧法エチレン/ $\alpha$ -オレフィン共重合体の製造方法 を提供する。

【解決手段】 管式反応器によるエチレン/αーオレフ ィン共重合体の製造方法において、さらにエチレンまた はエチレンと炭素数 3以上のαーオレフィンの単量体混 合物を該反応器中の該単量体混合物の流れ方向に対する 側面から供給することを特徴とするエチレン/αーオレ フィン共重合体の製造方法。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】メタロセン触媒の存在下、300~4000kgf/cm²の反応圧力、共重合体の融点~300℃の反応温度で、エチレンおよび炭素数3以上のαーオレフィンを管式反応器で共重合させるエチレン/αーオレフィン共重合体の製造方法において、さらにエチレンまたはエチレンと炭素数3以上のαーオレフィンの単量体混合物を該反応器中の該単量体混合物の流れ方向に対する側面から供給することを特徴とするエチレン/αーオレフィン共重合体の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】オレフィン重合触媒の存在 下、300~4000kgf/cm2の反応圧力、共重 合体の融点~300℃の反応温度で、エチレンおよび炭 素数3以上のαーオレフィンを反応器で共重合させ、得 られた反応混合物を40~300kgf/cm²に減圧 し、分離器で密度差によって未反応単量体混合物を共重 合体から分離し、該未反応単量体混合物を冷却すること で、それに同伴された共重合体を析出させ、新たな分離 器にて析出した共重合体を分離することによって未反応 単量体を回収し、得られた未反応単量体を原料エチレン および炭素数3以上のα-オレフィンと共に反応器へ供 給することからなるエチレン/αーオレフィン共重合体 の製造方法(以下、「高温高圧法エチレン/α-オレフ ィン共重合体の製造方法」という。)が知られている。 【0002】本発明は触媒としてメタロセン触媒を使用 し、反応器として管式反応器を使用する高温高圧法エチ レン/αーオレフィン共重合体の製造方法に関するもの である。

【0003】(本明細書における「融点」とは、示差走査型熱量計内で試料を200℃で5分間溶融させた後、10℃/分の速度で温度を30℃まで下げて固化させ、10℃/分の速度で昇温させて得られる吸熱曲線の最大ピーク温度をいう。)

### [0004]

【従来の技術】ところで、高温高圧法エチレン/αーオレフィン共重合体の製造方法において、共重合反応の進行に伴って発生する反応熱は反応収率と密接な関係があり、反応熱を除去すればするほど反応収率は高くなる。 撹拌機付き槽型反応器を使用する場合、反応熱は反応器の様式による伝熱の制約上、外部からの強制的な除去が困難であることから、反応熱の除去は反応原料の顕熱および外部への放熱の合計相当分しかできず、反応収率は比較的低い(重量基準での反応収率は約10~15%)。一方、反応器に管式反応器を使用する場合、撹拌機付き槽型反応器の場合のような伝熱の制約が小さいので、反応熱は外部からの強制的な除去が可能であり、撹拌機付き槽型反応器を使用する場合に比べて高い反応収率(重量基準での反応収率は約15~25%)が得られ

る。

【0005】一方、エチレンとαーオレフィンとの共重 合反応において、エチレンの反応速度はα-オレフィン の反応速度よりも非常に大きい、すなわち共重合体の生 成の際、優先的にエチレンが消費されるので、エチレン とαーオレフィンとの単量体混合物中におけるαーオレ フィン濃度は反応の進行に伴って高くなる。これは反応 器の様式によってその差があり、例えば、撹拌機付き槽 型反応器では完全混合に近い撹拌を行っているので反応 器内のαーオレフィン濃度は均一であるのに対して、管 式反応器では撹拌機がなく、しかも、管内径に対する管 長が非常に大きいので反応器内の流れは押し出し流れと なっており、そのαーオレフィン濃度は反応器入口から 出口(単量体混合物の流れの上流側から下流側)に向か って増加する濃度勾配を持つ。そのため、管式反応器の 入口付近では高密度の共重合体が生成、該反応器の出口 付近では低密度の共重合体が生成して、結果的に該反応 器から得られる共重合体はこれらのブレンド物となり、 その組成分布は撹拌機付き槽型反応器よりも広がったも のになりやすい。さらに、周知のように共重合体の分子 量はαーオレフィン濃度の増加に伴って低下するので、 共重合体の分子量分布も撹拌機付き槽型反応器よりも広 がったものになりやすい。このような傾向は、性状の異 なる共重合体を生成するような活性点を数種類も持つと 言われる一般的なチーグラー系触媒では顕著である。 【0006】従って、高温高圧法エチレン/αーオレフ ィン共重合体の製造方法において、反応器に管式反応器

イン共重合体の製造方法において、反応器に管式反応器を使用する場合、撹拌機付き槽型反応器に比べて高い反応収率が得られる反面、共重合体の組成分布および分子量分布は広がったものとなりやすい。また、触媒としてメタロセン触媒を使用する場合、該共重合体の組成分布および分子量分布の広がり、なかでも、組成分布の広がりはメタロセン触媒で得られる共重合体の特徴、すなわち、透明性、耐衝撃性、ブロッキング性等を低下させてしまうことになるので好ましくない。

【0007】特開平5-202131号公報は、反応器に管式反応器を用いた圧力500~5000バールおよび反応温度40~320℃の条件下におけるラジカル重合反応によって得られるエチレンホモボリマーおよびエチレンコポリマーについてのみの記載であり、イオン共重合反応、特にメタロセン触媒を使用する場合の上記の問題点については解決されていない。また、特開平5-310831号公報では、単一の反応器中で、それぞれ異なる反応性比を有する2種類以上の異なるメタロセン触媒を供給してポリエチレンとエチレン/α-オレフィン共重合体を同時に生成させることで、分子量、重量分率等に関して所望のポリマーを容易かつ簡単に得ることを開示しているが、管式反応器を使用する場合の上記の問題点については解決されていない。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の課題の解決、すなわち触媒としてメタロセン触媒を管式反応器に用いる高温高圧法エチレン $/\alpha$  - オレフィン共重合体の製造方法において、該反応器へのエチレンおよび炭素数3以上の $\alpha$  - オレフィンの供給方法を工夫し、組成分布の広がりの小さい共重合体が得られる方法の提供を目的とするものである。

## [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、メタロセン触媒の存在下、300~4000kgf/cm²の反応圧力、共重合体の融点~300℃の反応温度で、エチレンおよび炭素数3以上の $\alpha$ -オレフィンを管式反応器で共重合させるエチレン/ $\alpha$ -オレフィン共重合体の製造方法において、さらにエチレンまたはエチレンと炭素数3以上の $\alpha$ -オレフィンの単量体混合物を該反応器中の該単量体混合物の流れ方向に対する側面から供給することを特徴とするエチレン/ $\alpha$ -オレフィン共重合体の製造方法に関するものである。

【0010】以下、本発明を詳細に説明する。

【0011】本発明に用いる管型反応器の一例を図1に よって説明する。管式反応器は一般の形状のものでよ く、管長は50~1000mで、管径に対する管長の比 は1000~50000で、好ましくは2000~40 000である。 反応器内の反応混合物の平均滞留時間は 30~300秒で、好ましくは30~120秒である。 該管式反応器は連続した構造であるが、機能毎に予熱 部、反応部、冷却部の3つに区分でき、予熱部ではエチ レンとαーオレフィンとの単量体混合物を加熱媒体によ って予熱し、反応部では冷却媒体で反応熱を除去しつ つ、触媒の供給による共重合反応にて共重合体を得て、 冷却部では未反応単量体混合物および共重合体からなる 反応混合物を冷却媒体によって強制的に冷却している。 【0012】エチレンまたはエチレンと炭素数3以上の αーオレフィンの単量体混合物の供給は、該反応器中の 該単量体混合物の流れ方向に対する側面から供給する方 法であり、具体的には該反応器の1~5箇所へ分配しな がら供給するのが好ましく、図1では供給ライン2~3 の2箇所に供給している。これらの供給箇所の数は多い ほど、反応器内のαーオレフィン濃度はより均一化、す なわち、得られる共重合体の組成分布の広がりは小さく なるが、5箇所を越えると各供給箇所に対する該単量体 混合物の供給量のバランス制御が難しくなる。また、各 供給箇所における供給量は、単量体混合物の流れの上流 にある反応器の先端から予熱部を経由して供給される量 の1/80~1倍の量が好ましく、特に1/50~2/ 3倍の量が好ましい。各供給量が予熱部を経由して供給 される量の1/80倍の量より小さいと得られる共重合 体の組成分布を小さくする効果が小さく、各供給量が予 熱部を経由して供給される量の1倍の量より大きいと各 反応部における反応温度の制御が難しくなる。 各供給箇

所の間隔は、各供給箇所への該单量体混合物の供給量、供給する触媒の反応特性などによって異なるが、反応器の管長の1/15~1/2倍の長さが好ましく、特に1/10~1/3倍の長さが好ましい。各供給箇所の間隔が反応器の管長の1/15倍より小さいと各反応部ごとの反応熱の除去が難しくなり、一方、各供給箇所の間隔が反応器の管長の1/2倍より大きいと各反応部中で得られる共重合体の組成分布が広がりやすくなる。

【0013】子熱部を経由して供給されるもの以外の単量体混合物は、子熱することなく反応部に供給し、その顕熱によって反応熱を除去することができる。そのときの供給温度は、反応熱の効率的な除去、すなわち反応収率を向上させて高い生産速度を得ようとすると30~100℃が好ましく、特に30~70℃が好ましい。【0014】子熱部の加熱媒体および冷却部の冷却媒体としては特に限定はないが、例えば、熱水あるいはスチームを用いることができ、その温度は得られる共重合体の流動性および伝熱時の熱損失を考慮すると、共重合体の融点+10~60℃が好ましく、特に共重合体の融点

【0015】反応部は触媒の供給箇所ごとに、さらに分割して呼ぶことができ、図1では3つの反応領域を有する反応部、すなわち触媒の供給ライン4から5までを第1反応部、触媒の供給ライン6から冷却部までを第3反応部と以後呼称する。

+10~40°Cが好ましい。

【0016】得られる共重合体の組成分布の広がりをより小さくするために、実用的な触媒の種類も考慮して、2~4種類の下記式(1)の関係を満足するメタロセン触媒を管式反応器中の単量体混合物の流れの上流側より下記式(1)中のkの小さい順に個別に供給する方法を併用してもよい。ここで、好ましい触媒とは、同一の該反応器を用い、触媒の種類が異なる以外は同一の反応条件下において、各々触媒をそれぞれ使用することによって得られる共重合体の密度の小さいものから数えてk番目のものの密度( $D^k$ g/cm³で表す)とk-1番目のものの密度( $D^{k-1}$ g/cm³で表す)が、kが2以上のいずれのときも

 $0.003 \le D^{k} - D^{k-1} \le 0.01$ 

(本発明における「共重合体の密度」とは、JIS K 6760に準じて測定したものをいう。)の関係を満足する各触媒である。このような触媒の供給方法は、管式反応器中の単量体混合物の流れの上流側から下流側に向かって増加するαーオレフィ濃度勾配を考慮して、単量体混合物の流れの上流側には低密度の共重合体が得られる触媒を、単量体混合物の流れの下流側には高密度の共重合体が得られる触媒を選択して使用することで、該反応器から得られる共重合体の組成分布の広がりをより

小さくできることを意味する。従って、各触媒によって それぞれ得られる共重合体の密度が上記の関係を満足し なければ、組成分布の広がりの小さい共重合体を得るた めの補助的な方法としての効果は小さい。また、該触媒 を個別に供給すると、グレード移行に伴う各触媒の供給 比率の変更が一時的な温度制御の不安定化を伴わずに容 易に行えて、さらに各触媒の供給箇所毎に異なる反応温 度をとることも可能となる。触媒の供給は触媒の供給ラ インより単独で供給してもよいが、触媒活性の向上を図 るために、触媒の供給ラインをエチレンまたはエチレン とαーオレフィンの単量体混合物の供給ラインと合流さ せ、触媒を該単量体混合物中に充分に分散させながら反 応器に供給する方法を用いてもよい。図1では触媒の供 給ライン4~6は3箇所で、その内、供給ライン5と6 はエチレンまたはエチレンとαーオレフィンの単量体混 合物の供給ライン2と3にそれぞれ合流させている。さ らに、各触媒の供給比率は特に限定されないが、例えば 2種類の触媒を使用する場合は10:1~1:10が好 ましく、特に5:1~1:5が好ましい。

【0017】反応条件は上述のとおり、通常、採用されている条件でよい。すなわち、第1、第2および第3反応部の反応温度は共重合体の融点~300℃で、供給する触媒の活性を重視する場合は、融点~250℃が好ましい。また、反応圧力は300~4000kgf/cm²であるが、生産コストを考慮すると500~3000kgf/cm²が好ましい。

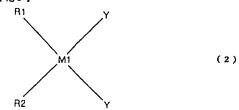
【0018】本発明で用いるメタロセン触媒は、例えば a)周期表4族の遷移金属を含む遷移金属化合物、b)プロトン酸、ルイス酸、イオン化イオン性化合物またはルイス酸性化合物、およびc)周期表1族、2族、13族、Snまたは2nのいずれかを含む有機金属化合物か

らなる触媒であるが、これに限定されるものではない。 【0019】本発明において用いられる周期表4族の遷 移金属を含む遷移金属化合物は、下記一般式(2)、

(3)

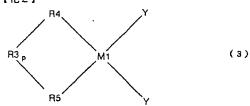
[0020]

【化1】



[0021]

【化2】



【0022】[式中、M1はチタン原子、ジルコニウム原子またはハフニウム原子であり、Yは各々独立して水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20のアルキル基、または炭素数6~20のアリール基、アリールアルキル基若しくはアルキルアリール基であり、R1、R2は各々独立して下記一般式(4)、(5)、(6)または(7)

[0023]

【化3】

【0024】(式中、R6は各々独立して水素原子、炭素数1~20のアルキル基、アミノ基若しくは酸素含有

炭化水素基、炭素数6~20のアリール基、アリールアルキル基若しくはアルキルアリール基またはハロゲンで

1)

[0025]

(11)

ある。)で表される配位子であり、該配位子はM1と一緒にサンドイッチ構造を形成し、R4.R5は各々独立して下記一般式(8)、(9)、(10)または(1

【0026】(式中、R7は各々独立して水素原子、炭素数1~20のアルキル基、アミノ基若しくは酸素含有炭化水素基、炭素数6~20のアリール基、アリールアルキル基若しくはアルキルアリール基またはハロゲンである。)で表される配位子であり、該配位子はM1と一緒にサンドイッチ構造を形成し、R3は下記一般式(12)

(10)

【0027】 【化5】

(12)

【0028】(式中、R8は各々独立して水素原子、炭素数1~20のアルキル基、または炭素数6~20のアリール基、アリールアルキル基若しくはアルキルアリール基であり、M2は炭素原子、珪素原子、ゲルマニウム原子または錫原子である。)で表され、R4およびR5を架橋するように作用しており、pは1~5の整数である。]で表される。

【0029】前記一般式(2)または(3)で表される 化合物としては、例えば、ビス(シクロペンタジエニ ル)チタニウムジクロライド、ビス(シクロペンタジエ ニル)ジルコニウムジクロライド、ビス(シクロペンタ ジェニル)ハフニウムジクロライド、ビス(メチルシク

ロペンタジエニル) チタニウムジクロライド、ピス (メ チルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロライ ド、ビス (メチルシクロペンタジエニル) ハフニウムジ クロライド、ビス (ブチルシクロペンタジエニル) チタ ニウムジクロライド、ビス (ブチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロライド、ビス(ブチルシクロペ ンタジエニル) ハフニウムジクロライド、ビス (ペンタ メチルシクロペンタジエニル) チタニウムジクロライ ド、ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ジルコ ニウムジクロライド、ビス (ペンタメチルシクロペンタ ジエニル) ハフニウムジクロライド、ビス (インデニ ル) チタニウムジクロライド、ビス (インデニル) ジル コニウムジクロライド、ビス (インデニル) ハフニウム ジクロライド、メチレンビス (シクロペンタジエニル) チタニウムジクロライド、メチレンビス (シクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジクロライド、メチレンビス (シクロペンタジエニル) ハフニウムジクロライド、メ チレンビス (メチルシクロペンタジエニル) チタニウム ジクロライド、メチレンビス (メチルシクロペンタジエ ニル) ジルコニウムジクロライド、メチレンビス (メチ ルシクロペンタジエニル) ハフニウムジクロライド、メ チレンビス (ブチルシクロペンタジエニル) チタニウム ジクロライド、メチレンビス (ブチルシクロペンタジエ ニル) ジルコニウムジクロライド、メチレンビス (ブチ ルシクロペンタジエニル) ハフニウムジクロライド、メ チレンビス (テトラメチルシクロペンタジエニル) チタ ニウムジクロライド、メチレンビス (テトラメチルシク ロペンタジエニル) ジルコニウムジグロライド、メチレ ンビス (テトラメチルシクロペンタジエニル) ハフニウ ムジクロライド、エチレンビス (インデニル) チタニウ

ムジクロライド、エチレンビス (インデニル) ジルコニ ウムジクロライド、エチレンピス (インデニル) ハフニ ウムジクロライド、エチレンビス (テトラヒドロインデ ニル) チタニウムジクロライド、エチレンビス (テトラ ヒドロインデニル) ジルコニウムジクロライド、エチレ ンビス (テトラヒドロインデニル) ハフニウムジクロラ イド、エチレンビス(2-メチル-1-インデニル)チ タニウムジクロライド、エチレンビス(2-メチル-1 ーインデニル) ジルコニウムジクロライド、エチレンビ ス(2-メチル-1-インデニル)ハフニウムジクロラ イド、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー9-フルオレニル) チタニウムジクロライド、イソプロピリ デン (シクロペンタジエニル-9-フルオレニル) ジル コニウムジクロライド、イソプロピリデン (シクロペン タジエニルー9ーフルオレニル) ハフニウムジクロライ ド、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー2,7 ージメチルー9ーフルオレニル)チタニウムジクロライ ド、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー2,7 -ジメチル-9-フルオレニル)ジルコニウムジクロラ イド、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー2, 7-ジメチル-9-フルオレニル) ハフニウムジクロラ イド、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー2, 7-ジ-t-ブチル-9-フルオレニル) チタニウムジ クロライド、イソプロピリデン(シクロペンタジエニル -2. 7-ジーセーブチルー9-フルオレニル) ジルコ ニウムジクロライド、イソプロピリデン(シクロペンタ ジエニルー2,7-ジーt-ブチルー9-フルオレニ ル) ハフニウムジクロライド、ジフェニルメチレン(シ クロペンタジエニル-9-フルオレニル) チタニウムジ クロライド、ジフェニルメチレン (シクロペンタジエニ ルー9-フルオレニル) ジルコニウムジクロライド、ジ フェニルメチレン (シクロペンタジエニル-9-フルオ レニル) ハフニウムジクロライド、ジフェニルメチレン (シクロペンタジエニルー2,7-ジメチルー9-フル オレニル) チタニウムジクロライド、ジフェニルメチレ ン(シクロペンタジエニルー2, 7ージメチルー9ーフ ルオレニル) ジルコニウムジクロライド、ジフェニルメ チレン (シクロペンタジエニルー2, 7ージメチルー9 ーフルオレニル) ハフニウムジクロライド、ジフェニル メチレン (シクロペンタジエニルー2. 7ージーセーブ チルー9ーフルオレニル)チタニウムジクロライド、ジ フェニルメチレン (シクロペンタジエニルー2, 7ージ - t - ブチル-9 - フルオレニル) ジルコニウムジクロ ライド、ジフェニルメチレン (シクロペンタジエニルー 2, 7-ジーtーブチルー9-フルオレニル)ハフニウ ムジクロライド、ジメチルシランジイルビス(シクロペ ンタジエニル) チタニウムジクロライド、ジメチルシラ ンジイルビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジ クロライド、ジメチルシランジイルビス(シクロペンタ ジエニル) ハフニウムジクロライド、ジメチルシランジ

イルビス (メチルシクロペンタジエニル) チタニウムジ クロライド、ジメチルシランジイルピス(メチルシクロ ペンタジエニル) ジルコニウムジクロライド、ジメチル シランジイルビス (メチルシクロペンタジエニル) ハフ ニウムジクロライド、ジメチルシランジイルビス (ブチ ルシクロペンタジエニル) チタニウムジクロライド、ジ メチルシランジイルビス (ブチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロライド、ジメチルシランジイル ビス (ブチルシクロペンタジエニル) ハフニウムジクロ ライド、ジメチルシランジイルビス(2,4,5-トリ メチルシクロペンタジエニル) チタニウムジクロライ ド、ジメチルシランジイルビス(2,4-ジメチルシク ロペンタジエニル) チタニウムジクロライド、ジメチル シランジイルビス(3-メチルシクロペンタジエニル) チタニウムジクロライド、ジメチルシランジイルビス (4-t-ブチルー2-メチルシクロペンタジエニル) チタニウムジクロライド、ジメチルシランジイルビス (テトラメチルシクロペンタジエニル) チタニウムジク ロライド、ジメチルシランジイルビス (インデニル)チ タニウムジクロライド、ジメチルシランジイルビス(2 ーメチルーインデニル) チタニウムジクロライド、ジメ チルシランジイルビス (テトラヒドロインデニル)チタ ニウムジクロライド、ジメチルシランジイル(シクロペ ンタジエニルー9-フルオレニル) チタニウムジクロラ イド、ジメチルシランジイル (シクロペンタジエニルー 2、7ージメチルー9ーフルオレニル)チタニウムジク ロライド、ジメチルシランジイル (シクロペンタジエニ ルー2、7-ジーt-ブチル-9-フルオレニル)チタ ニウムジクロライド、ジメチルシランジイルビス(2, 4、5-トリメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウ ムジクロライド、ジメチルシランジイルビス(2,4-ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロラ イド、ジメチルシランジイルビス(3-メチルシクロペ ンタジエニル) ジルコニウムジクロライド、ジメチルシ ランジイルビス (4-t-ブチル-2-メチルシクロペ ンタジエニル) ジルコニウムジクロライド、ジメチルシ ランジイルビス (テトラメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロライド、ジメチルシランジイルビス (インデニル) ジルコニウムジクロライド、ジメチルシ ランジイルビス (2-メチル-インデニル) ジルコニウ ムジクロライド、ジメチルシランジイルビス (テトラヒ ドロインデニル) ジルコニウムジクロライド、ジメチル シランジイル (シクロペンタジエニル-9-フルオレニ ル) ジルコニウムジクロライド、ジメチルシランジイル (シクロペンタジエニルー2、7-ジメチルー9-フル オレニル) ジルコニウムジクロライド、ジメチルシラン ジイル (シクロペンタジエニルー2, 7-ジーtーブチ ルー9ーフルオレニル) ジルコニウムジクロライド、ジ メチルシランジイルビス(2,4.5-トリメチルシク ロペンタジエニル) ハフニウムジクロライド、ジメチル

シランジイルビス(2,4-ジメチルシクロペンタジエ ニル) ハフニウムジクロライド、ジメチルシランジイル ビス (3-メチルシクロペンタジエニル) ハフニウムジ クロライド、ジメチルシランジイルビス(4-t-ブチ ルー2-メチルシクロペンタジエニル) ハフニウムジク ロライド、ジメチルシランジイルビス (テトラメチルシ クロペンタジエニル) ハフニウムジクロライド、ジメチ ルシランジイルビス (インデニル) ハフニウムジクロラ イド、ジメチルシランジイルビス(2-メチルーインデ ニル) ハフニウムジクロライド、ジメチルシランジイル ビス (テトラヒドロインデニル) ハフニウムジクロライ ド、ジメチルシランジイル(シクロペンタジエニルー9 ーフルオレニル) ハフニウムジクロライド、ジメチルシ ランジイル (シクロペンタジエニルー2, 7ージメチル -9-フルオレニル) ハフニウムジクロライド、ジメチ ルシランジイル (シクロペンタジエニルー2, 7ージー t-ブチル-9-フルオレニル) ハフニウムジクロライ ド、ジエチルシランジイルビス(2,4,5-トリメチ ルシクロペンタジエニル) チタニウムジクロライド、ジ エチルシランジイルビス(2,4-ジメチルシクロペン タジエニル) チタニウムジクロライド、ジエチルシラン ジイルビス (3-メチルシクロペンタジエニル) チタニ ウムジクロライド、ジエチルシランジイルビス(4-t ーブチルー2ーメチルシクロペンタジエニル)チタニウ ムジクロライド、ジエチルシランジイルビス(テトラメ チルシクロペンタジエニル)チタニウムジクロライド、 ジエチルシランジイルビス (インデニル) チタニウムジ クロライド、ジエチルシランジイルビス (2-メチルー インデニル) チタニウムジクロライド、ジエチルシラン ジイルビス (テトラヒドロインデニル) チタニウムジク ロライド、ジエチルシランジイル (シクロペンタジエニ ルー9-フルオレニル) チタニウムジクロライド、ジエ チルシランジイル (シクロペンタジエニルー2, 7ージ メチルー9ーフルオレニル)チタニウムジクロライド、 ジエチルシランジイル (シクロペンタジエニルー2,7 ージーtーブチルー9ーフルオレニル) チタニウムジク ロライド、ジエチルシランジイルビス(2,4,5-ト リメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロラ イド、ジエチルシランジイルビス(2,4-ジメチルシ クロペンタジエニル) ジルコニウムジクロライド、ジエ チルシランジイルビス (3-メチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロライド、ジエチルシランジイル ビス (4-t-ブチル-2-メチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロライド、ジエチルシランジイル ビス (テトラメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウ ムジクロライド、ジエチルシランジイルビス (インデニ ル) ジルコニウムジクロライド、ジエチルシランジイル ビス (2-メチル-インデニル)ジルコニウムジクロ ライド、ジエチルシランジイルビス (テトラヒドロイン デニル) ジルコニウムジクロライド、ジエチルシランジ

イル (シクロペンタジエニル-9-フルオレニル) ジル コニウムジクロライド、ジエチルシランジイル(シクロ ペンタジエニルー2, 7-ジメチルー9-フルオレニ ル) ジルコニウムジクロライド、ジエチルシランジイル (シクロペンタジエニルー2, 7-ジーt-ブチルー9) - フルオレニル) ジルコニウムジクロライド、ジエチル シランジイルビス(2,4,5-トリメチルシクロペン タジエニル) ハフニウムジクロライド、ジエチルシラン ジイルビス (3-メチルシクロペンタジエニル) ハフニ ウムジクロライド、ジエチルシランジイルビス (4-t) ーブチルー2ーメチルシクロペンタジエニル)ハフニウ ムジクロライド、ジエチルシランジイルビス (テトラメ チルシクロペンタジエニル)ハフニウムジクロライド、 ジエチルシランジイルビス (インデニル) ハフニウムジ クロライド、ジエチルシランジイルビス (2-メチルー インデニル) ハフニウムジクロライド、ジエチルシラン ジイルビス (テトラヒドロインデニル) ハフニウムジク ロライド、ジエチルシランジイル(シクロペンタジエニ ルー9ーフルオレニル) ハフニウムジクロライド、ジエ チルシランジイル(シクロペンタジエニル-2,7-ジ メチルー9-フルオレニル)ハフニウムジクロライド、 ジエチルシランジイル (シクロペンタジエニルー2,7 -ジーt-ブチルー9-フルオレニル) ハフニウムジク ロライド、ジフェニルシランジイルビス(2,4,5-トリメチルシクロペンタジエニル) チタニウムジクロラ イド、ジフェニルシランジイルビス(2,4-ジメチル シクロペンタジエニル) チタニウムジクロライド、ジフ ェニルシランジイルビス (3-メチルシクロペンタジエ ニル) チタニウムジクロライド、ジフェニルシランジイ ルビス (4-t-ブチル-2-メチルシクロペンタジエ ニル) チタニウムジクロライド、ジフェニルシランジイ ルビス (テトラメチルシクロペンタジエニル) チタニウ ムジクロライド、ジフェニルシランジイルビス (インデ ニル) チタニウムジクロライド、ジフェニルシランジイ ルビス(2-メチルーインデニル)チタニウムジクロラ イド、ジフェニルシランジイルビス (テトラヒドロイン デニル) チタニウムジクロライド、ジフェニルシランジ イル (シクロペンタジエニル-9-フルオレニル) チタ ニウムジクロライド、ジフェニルシランジイル(シクロ ペンタジエニルー2, 7ージメチルー9ーフルオレニ ル) チタニウムジクロライド、ジフェニルシランジイル (シクロペンタジエニル-2,7-ジーt-ブチル-9 -フルオレニル) チタニウムジクロライド、ジフェニル シランジイルビス(2,4,5-トリメチルシクロペン タジエニル) ジルコニウムジクロライド、ジフェニルシ ランジイルビス(2,4-ジメチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロライド、ジフェニルシランジイ ルビス(3-メチルシクロペンタジエニル)ジルコニウ ムジクロライド、ジフェニルシランジイルビス (4-t) ープチルー2-メチルシクロペンタジエニル)ジルコニ

ウムジクロライド、ジフェニルシランジイルビス (テト ラメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロラ イド、ジフェニルシランジイルビス (インデニル) ジル コニウムジクロライド、ジフェニルシランジイルビス (2-メチル-インデニル) ジルコニウムジクロライ ド、ジフェニルシランジイルビス (テトラヒドロインデ ニル) ジルコニウムジクロライド、ジフェニルシランジ イル (シクロペンタジエニルー9-フルオレニル) ジル コニウムジクロライド、ジフェニルシランジイル(シク ロペンタジエニルー2.7-ジメチルー9-フルオレニ ル) ジルコニウムジクロライド、ジフェニルシランジイ ル(シクロペンタジエニルー2, 7ージーセーブチルー 9-フルオレニル) ジルコニウムジクロライド、ジフェ ニルシランジイルビス(2,4,5-トリメチルシクロ ペンタジエニル) ハフニウムジクロライド、ジフェニル シランジイルビス (3-メチルシクロペンタジエニル) ハフニウムジクロライド、ジフェニルシランジイルビス (4-t-ブチル-2-メチルシクロペンタジエニル) [HL1<sub>1</sub>] [M2R5<sub>4</sub>]

(式中、Hはプロトンであり、L1は各々独立してルイス塩基であり、1は0<1  $\leq$  2であり、M2はホウ素原子、アルミニウム原子またはガリウム原子であり、R5 C1 M2R5A1

(式中、Cはカルボニウムカチオンまたはトロピリウムカチオンであり、M2はホウ素原子、アルミニウム原子またはガリウム原子であり、R5は各々独立して炭素数6~20のハロゲン置換アリール基である。)で表される化合物である。

【0032】イオン化イオン性化合物は、下記一般式(15)

$$[M3L2_{m}][M2R5_{4}]$$
 (15)

 $[M2R5_3]$ 

(式中、M2はホウ素原子、アルミニウム原子またはガリウム原子であり、R5は各々独立して炭素数6~20のハロゲン置換アリール基である。)で表される化合物である。

【0034】本発明の触媒の構成成分として用いられる一般式(13)で表されるプロトン酸、一般式(14)で表されるルイス酸、一般式(15)で表されるイオン化イオン性化合物または一般式(16)で表されるルイス酸性化合物は、上記の遷移金属化合物をカチオン性化合物に対して弱く配位および/または相互作用するが、反応しない対アニオンを提供する化合物である。

【0035】一般式(13)で表されるプロトン酸の具体例として、ジエチルオキソニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ジメチルオキソニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、テトラメチレンオキソニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ヒドロニウムテトラキス(ペンタフル

ハフニウムジクロライド、ジフェニルシランジイルビス (テトラメチルシクロペンタジエニル) ハフニウムジク ロライド、ジフェニルシランジイルビス (インデニル) ハフニウムジクロライド、ジフェニルシランジイルビス (2-メチルーインデニル) ハフニウムジクロライド、 ジフェニルシランジイルビス (テトラヒドロインデニ ル) ハフニウムジクロライド、ジフェニルシランジイル (シクロペンタジエニルー9-フルオレニル) ハフニウ ムジクロライド、ジフェニルシランジイル(シクロペン タジエニルー2、7ージメチルー9ーフルオレニル)ハ フニウムジクロライド、ジフェニルシランジイル (シク ロペンタジエニルー2、7ージーセーブチルー9ーフル オレニル) ハフニウムジクロライド等のジクロル体およ び上記4族遷移金属化合物のジメチル体、ジエチル体、 ジヒドロ体、ジフェニル体、ジベンジル体等を例示する ことができる。

【0030】本発明に用いられるプロトン酸は、下記一般式(13)

(13)

は各々独立して炭素数6~20のハロゲン置換アリール 基である。)で表される化合物である。

【0031】ルイス酸は、下記一般式(14)

(14)

(式中、M3は周期表の2族、8族、9族、10族、1 1族または12族から選ばれる金属の陽イオンであり、 し2はルイス塩基またはシクロペンタジエニル基であ り、mは0 $\le$ m $\le$ 2であり、M2はホウ素原子、アルミ ニウム原子またはガリウム原子であり、R5は各々独立 して炭素数6 $\sim$ 20のハロゲン置換アリール基であ る。)で表される化合物である。

【0033】ルイス酸性化合物は、下記一般式(16) (16)

オロフェニル)ボレート、N, Nージメチルアンモニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、トリーnーブチルアンモニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、ジエチルオキソニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) アルミネート、ジメチルオキソニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) アルミネート、テトラメチレンオキソニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) アルミネート、ヒドロニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) アルミネート、N, Nージメチルアニリニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) アルミネート、トリーnーブチルアンモニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) アルミネート等を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

【0036】一般式(14)で表されるルイス酸としては、具体的にはトリチルテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、トリチルテトラキス(ペンタフルオロフェニル)アルミネート、トロピリウムテトラキス

(ペンタフルオロフェニル)ボレート、トロピリウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)アルミネート等を 挙げることができるが、これらに限定されるものではない

【0037】そして、一般式(15)で表されるイオン化イオン性化合物としては、具体的にはリチウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、リチウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)アルミネート等のリチウム塩、またはそのエーテル錯体、フェロセニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、フェロセニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)アルミネート等のフェロセニウム塩、シルバーテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、シルバーテトラキス(ペンタフルオロフェニル)アルミネート等の銀塩 M5R16。

[式中、M5は周期表1族、2族、13族、Snまたは Znの元素である。R16は各々独立して水素原子、炭素数1~20のアルキル基若しくはアルコキシ基、または炭素数6~20のアリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基であり、少なくとも1つのR16は水素原子、炭素数1~20のアルキル基、または炭素数6~20のアリール基、アリールアルキル基若しくはアルキルアリール基である。nは M5の酸化数に等しい。]で表される化合物である。

【0040】前記一般式(17)で表される化合物としては、例えば、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム、トリーロープロピルアルミニウム、トリーロープロピルアルミニウム、トリーローブチルアルミニウム、トリアミルアルミニウム、シメチルアルミニウムエトキサイド、ジエチルアルミニウムエトキサイド、ジエープロピルアルミニウムエトキサイド、ジーロープロピルアルミニウムエトキサイド、ジーカムアルミニウムエトキサイド、ジメチルアルミニウムハイドライド、ジエチルアルミニウムハイドライド、ジエチルアルミニウムハイドライド、ジーローブチルアルミニウムハイドライド、ジーフロピルアルミニウムハイドライド、ジーフーン・バープロピルアルミニウムハイドライド、ジーローブチルアルミニウムハイドライド等を例示することができる。

【0041】上記のa)周期表4族の遷移金属を含む遷移金属化合物、b)プロトン酸、ルイス酸、イオン化イオン性化合物またはルイス酸性化合物、およびc)周期表1族、2族、13族、SnまたはZnのいずれかを含む有機金属化合物から触媒を調製する方法としては、例えば、これらの化合物を不活性な溶媒下で混合する方法が挙げられるが、これに限定されるものではない。また、触媒においてプロトン酸、ルイス酸、イオン化イオン性化合物またはルイス酸性化合物の量は、遷移金属化合物に対して0.1~100倍molとするのが好まし

等を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

【0038】一般式(16)で表されるルイス酸性化合物の具体的な例として、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボラン、トリス(2,3,5,6-テトラフルオロフェニル)ボラン、トリス(2,3,4,5-テトラフェニルフェニル)ボラン、トリス(3,4,5-トリフルオロフェニル)ボラン、トリス(3,4,5-トリフルオロフェニル)アルミニウム等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0039】本発明において用いられる周期表1族、2族、13族、Snまたは2nを含む有機金属化合物は、下記一般式(17)

#### (17)

. く、特に〇. 5~30倍molとすることが好ましい。 さらに、有機金属化合物の量は特に限定されないが、好 ましくは遷移金属化合物に対して1~10000倍mo 1である。

【0042】本発明において共重合する炭素数3以上の $\alpha$ -オレフィンとしてはプロピレン、1-ブテン、4-メチル-1-ペンテン、1-ヘキセン、1-オクテン、スチレン等を挙げることができ、これらの1種を用いても2種以上混合してもよい。また、 $\alpha$ -オレフィンは上記のものに限定されるものではない。

#### [0043]

【実施例】本発明を実施例、比較例により詳細に説明するが、本発明はこれら実施例にのみ制限されるものではない。

【0044】実施例および比較例に記載のエチレン/αーオレフィン共重合体の諸物性は、下記の方法により測定した。

【0045】(a) メルトフローレート (MFR) は、 JIS K7210に準じ、190℃. 荷重2. 16k gの条件下で測定した。

【0046】(b)共重合体の組成分布の指標である組成分布指数Rは、下記の式で算出した。

## [0047]R = Qm/Vm

上記、式中のQmは、示差走査型熱量計(DSC) [パーキンエルマー(株)製、DSC-7]を用いて、DSC内で試料を200℃で5分間溶解させた後、10℃/分の速度で温度を30℃まで下げて固化させ、10℃/分の速度で昇温させて得られた吸熱曲線から求めた試料の単位質量当たりに対す融解熱量であり、式中のVmは、その吸熱曲線から求めた試料の単位質量当たりに対するピーク電位差である。

#### 【0048】実施例1

高温高圧法のエチレン/α-オレフィン共重合体の製造プロセスにおいて、管長が800m、管内径に対する管長の比が27000、触媒の供給ラインが3箇所で、エ

チレンとαーオレフィンの単量体混合物の供給ラインを 3箇所有する管式反応器を用いた。3箇所の触媒の供給 ラインの内、1つは図1のように触媒のみが該単量体混 合物の流れの上流にある反応器の先端より120m下流 の位置から反応器へ供給され、残りの2つは該単量体混 合物の供給ラインと合流して後、反応器に供給されるよ うになっている。また、3箇所の該単量体混合物の供給 ラインの内、1つは該単量体混合物の流れの上流にある 反応器の先端(本流)であり、残りの2つはそれぞれ反 応器の先端から270m、400m下流の位置である。 反応器への該単量体混合物の供給温度は40℃で、予熱 部の加熱媒体および反応部と冷却部の冷却媒体に120 ℃のスチームを用いて、予熱部にて単量体混合物を80 ℃まで加熱、各反応部にメタロセン触媒のを連続的に供 給、反応圧力を900kgf/cm²、各反応部の反応 温度を220℃、反応器内の反応混合物の平均滞留時間 を100秒にして連続的に重合し、冷却部の反応混合物 を210℃まで冷却した後、得られた共重合体は分離器 にて未反応単量体混合物と分離し、分離器下部の押出機 を経て、ペレットとして排出した。得られた共重合体の 生産速度は4.3 t/hであった。メタロセン触媒のに はジフェニルメチレン(シクロペンタジエニル)(フル オレニル) ジルコニウムジクロライド、N. N-ジメチ ルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル) ボレート、トリイソブチルアルミニウムをホウ素/ジル コニウムのモル比が1.2、アルミニウム/ジルコニウ ムのモル比が250で、ジルコニウム濃度650μmο 1/1に調製したトルエン溶液を用いた。

## 【0049】実施例2

第1反応部への単量体混合物の供給量が16.2 t/h、第2反応部への単量体混合物の供給量が3.0 t/hで供給し、第1反応部の反応温度が180℃、第2反応部の反応温度が200℃とした以外は実施例1と同様に行った。得られた共重合体の生産速度は4.2 t/hであった。

# 【0050】実施例3

第1反応部への単量体混合物の供給量が19.7七/h、第2反応部への単量体混合物の供給量が1.0七/h、第3反応部への単量体混合物の供給量が3.0七/hで供給し、第2および第3反応部にメタロセン触媒のを用いて、メタロセン触媒の/メタロセン触媒の供給比率1/1で連続的に供給した以外は実施例1と同様に行った。得られた共重合体の生産速度は4.3七/hであった。メタロセン触媒のには、ジフェニル(シクロペンタジエニル)[(2ージメチルアミノ)フルオレニル]ジルコニウムジクロライド、N、Nージメチルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、トリイソブチルアルミニウムをホウ素/ジルコニウムのモル比が1.2、アルミニウム/ジルコニウムのモル比が1.2、アルミニウム/ジルコニウムのモル比が250で、ジルコニウム濃度650μmol/l

に調製したトルエン溶液を用いた。さらに、 $D^1$ をメタロセン触媒ののみを使用した場合に得られた共重合体の密度とし、 $D^2$ をメタロセン触媒ののみを使用した場合に得られた密度とすると、 $D^1$ は0.9071 g/c m³ で、 $D^2$ は0.9119 g/c m³ で、 $D^2$   $D^1$   $D^2$   $D^3$   $D^3$ 

## 【0051】実施例4

## 【0052】比較例1

第1反応部への単量体混合物の供給量が23.7 t/h であり、第2および第3反応部へ単量体混合物を供給しない以外実施例1と同様に行った。得られた共重合体の 生産速度は4.4 t/hであった。

【0053】各例の結果を表1に示す。

[0054]

【表1】

												_	_			
	*0 18	8反応第の1905年以	類響の	各方式器)	の事業を	各反応銘への単量体混合物の供	反応圧力		各反応部の反応温度 で	ω Ω	反応器人口の	反応器入口の 触媒活性		1567/ロ-4670.共国合体	7.其其6名	和氏分布
	์ ส	311.2	EK.	2 H	# #	£	kg[/ca. #1	r H	# 22	អ	a-1772 Bol%	a-177.5衛度 1g15'7/ bot% 8lr	MFR 8/10min	€0 /8 €0 /6	ر <b>بو</b>	IT IT E
米 第 2 1	Θ	Θ	Θ	I	3.5	15. 7 3. 5 4. 5	900 220	2 2 0	220	2 2 0	1-4E 4 (	1850	5.5	220 1-445 40 1850 55 1 0. 908	9 6	257
<b>米福克</b>	Θ	⊖ 	Θ	16.3	9.0		0 0 6	1 8 0	200	0 2 2	1-146 3	2020	2 6 .	220 1-445 39 2020 26. 4 0. 909	9.7	2 4 0
张 图图	Θ	⊖	0	19. 7	0 :	19.7 1.0 3.0	006	2 2 0	220 . 220	2 2 0	1-14ty 4 (	1650	26.1	220 1-4t/ 40 1650 26. 1 0. 910	6 6	193
光隔宽4	е	е	6	1 4. 0	4.	14.0 4.6 4.5	200	230	3 3 0	2 3 0	1-7.77 5	1640	1.9.9	230 1-777 50 1640 19. 9 0. 903	6 8	253
H 29	Θ	Θ		G 23. 7		0	0 . 0 900 220	2 2 0	2 2 0	2 2 0	1-1785 3	1300	5 6.8	220 220 1-147 39 1300 56.8 0.907	+ 6	0 6 2
Hot:Mach:	ē	P b : (	C(Cp) (F11	1902) 新雄〇: Ph.C(Co) (Flu) 2rCl. / Ph.(Ne) .SH-B(C.F.) . / i	(Ne) :SH·B	)(C.F.) ./i	-Bu, Al.	2 1 / 8 / /	11 (毛ルは	/1-0	Pb.C(Co) (Flu) Ircl: / Pb.(We) . SH·B(C.F.) . / i-Bu,Al. 2 r/B/Al (モル比) - 1/1. 2/250. 2 r過度 - 650 umo l/	). Zri	<b>X</b> = 6 5 0	1 / 1 o m a		

[0055]

【発明の効果】以上の結果のように、触媒としてメタロセン触媒を管型反応器に用いる高温高圧法エチレン/αーオレフィン共重合体の製造方法において、エチレンおよび炭素数3以上のαーオレフィンを該反応器へ供給する供給方法を工夫することで、組成分布の広がりの小さい共重合体が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の管型反応器の一例を示す図である。 【符号の説明】

1, 2, 3: エチレンおよび $\alpha$  - オレフィンの単量体混合物の供給ライン

4,5,6:触媒の供給ライン 7:加熱媒体の供給ライン 8:冷却媒体の供給ライン

[図1]

